# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### HARDCOAT FILM

Patent Number:

JP11309813

Publication date:

1999-11-09

Inventor(s):

SUGIZAKI TOSHIO; ONOZAWA YUTAKA

Applicant(s)::

LINTEC CORP

Requested Patent:

☐ <u>JP11309813</u>

Application Number: JP19980120540 19980430

Priority Number(s):

IPC Classification:

B32B27/00

EC Classification:

Equivalents:

**Abstract** 

PROBLEM TO BE SOLVED: To give superior abrasion resistance and weatherability to a film, and lessen deterioration caused by even providing an optical catalyst layer by laminating in turn a UV ray cutting layer and a hardcoat layer containing a silicon compound having a siloxane combination on one surface of a transparent base

SOLUTION: A hardcoat film layer is manufactured by laminating by turns a UV ray cutting layer and a hardcoat layer containing a silicon compound having a siloxane combination on one surface of a transparent base material film. In this case, the UV ray cutting layer is preferable to be a layer consisting of one layer or two layer or more containing at least one kind selected from a UV ray diffuser and UV ray absorbent. The transparent base material film can be selected from a transparent plastic film, and as a concrete example thereof, there is a film of polyethylene, polypropylene or the like. Furthermore, given as a concrete example of the UV ray diffuser is powder obtained by minutely granulating titanium dioxide, zinc oxide, cerium oxide or the like.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

RECEIVE

OCT 2 3 2001

TC 1700

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平11~309813

(43)公開日 平成11年(1999)11月9日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

B32B 27/00

101

FΙ

B 3 2 B 27/00

101

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 8 頁)

(21)出廣番号

特廢平10-120540

(22)出願日

平成10年(1998) 4月30日

(71)出願人 000102980

リンテック株式会社

東京都板橋区本町23番23号

(72)発明者 杉崎 俊夫

埼玉県大宮市宝来1663-1-103

(72)発明者 小野澤 豊

埼玉県川越市的場2180-10

(74)代理人 弁理士 内山 充

#### (54) 【発明の名称】 ハードコートフィルム

#### (57)【要約】

【課題】優れた耐擦傷性及び耐候性などを有し、特に窓 ガラスや窓用プラスチックボードなどの外側表面貼付用 として好適なハードコートフィルムを提供する。

【解決手段】透明基材フィルムの一方の面に、紫外線遮蔽層及びシロキサン結合をもつケイ素化合物を含有するハードコート層が順次設けられ、所望により該基材フィルムの反対面に粘着剤層を介して剥離シートが設けられてなるハードコートフィルムである。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】透明基材フィルムの一方の面に、紫外線遮蔽層及びシロキサン結合をもつケイ素化合物を含有する ハードコート層が順次設けられたことを特徴とするハー ドコートフィルム。

【請求項2】紫外線遮蔽層が、紫外線散乱剤及び紫外線 吸収剤の中から選ばれた少なくとも1種を含有する一層 又は二層以上からなる層である請求項1記載のハードコ ートフィルム。

【請求項3】紫外線遮蔽層が、ケイ素系バインダー中に 無機系紫外線散乱剤を含有する層である請求項2記載の ハードコートフィルム。

【請求項4】紫外線遮蔽層が、有機系バインダー中に紫 外線吸収剤を含有する層である請求項2記載のハードコ ートフィルム。

【請求項5】紫外線遮蔽層が、基材フィルム側から、有機系バインダー中に紫外線吸収剤を含有する層と、ケイ素系バインダー中に無機系紫外線散乱剤を含有する層を順次積層してなる二層構造である請求項2記載のハードコートフィルム。

【請求項6】紫外線遮蔽層と基材フィルムとの間にプライマー層を設けてなる請求項1ないし5のいずれかに記載のハードコートフィルム。

【請求項7】シロキサン結合をもつケイ素化合物を含有するハードコート層が、無機シリカ系化合物及び/又はポリオルガノシロキサン系化合物を主成分として含有する層である請求項1ないし6のいずれかに記載のハードコートフィルム。

【請求項8】透明基材フィルムのハードコート層が設けられた面の反対面に、粘着剤層を介して剥離シートが設けられてなる請求項1ないし7のいずれかに記載のハードコートフィルム。

【請求項9】窓ガラス又は窓用プラスチックボードの外側表面貼付用として用いられる請求項1ないし8のいずれかに記載のハードコートフィルム。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は新規なハードコートフィルムに関し、さらに詳しくは、優れた耐擦傷性及び耐候性などを有し、特に窓ガラスや窓用プラスチックボードなどの外側表面貼付用として好適なハードコートフィルムに関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、様々な目的のために、窓ガラスや窓用プラスチックボード貼付用として、プラスチックフィルムが用いられている。例えば、窓ガラスから室内に入り込む太陽光には、可視光線以外に、紫外線や赤外線なども含まれている。太陽光に含まれる紫外線は日焼けの原因となり、人体に対する悪影響が最近指摘されており、また紫外線による包装材の劣化が原因で内容物の変

質が生じることもよく知られていることである。一方、 太陽に含まれる赤外線についても、直射日光による室内 の温度上昇を引き起こし、夏場の冷房効果を低下させる などの問題がある。したがって、このような好ましくな い事態を避けるために、紫外線遮蔽フィルムや赤外線遮 蔽フィルムが窓ガラスや窓用プラスチックボード貼付用 として用いられている。また、外部から室内が見えにく くする目的で、内部防視フィルムを窓ガラスや窓用プラ スチックボードに貼付することもよく行われている。さ らに地震などの災害で窓ガラスが破損した場合に、ガラ ス破片が飛散するのを防止するために、破片飛散防止フ ィルムが窓ガラス貼付用として用いられている。なお、 前記の紫外線遮蔽フィルム、赤外線遮蔽フィルム、内部 防視フィルムは、このような破片飛散防止効果も有して いる。これらの窓ガラスや、窓用プラスチックボード貼 付フィルム(以下、ウインドウフィルムと称すことがあ る) は、その表面に通常、耐擦傷性などを付与するため に電離放射線硬化型樹脂、例えばポリエステルアクリレ ート系、エポキシアクリレート系、ウレタンアクリレー ト系、ポリオールアクリレート系樹脂などを塗工し、硬 化してなるハードコート層が設けられている。ところ で、該ハードコート層に耐候性を付与するために、紫外 線散乱剤を添加した場合、ハードコート面の耐擦傷性を 減少させる要因となるし、一方紫外線吸収剤を添加した 場合は、電離放射線硬化を妨げたり、耐擦傷性を下げる 要因となる。したがって、従来のハードコートフィルム では、基材フィルムに対する満足な紫外線防止を得るこ とは困難であった。そのため、ウインドウフィルムは、 一般に窓ガラスなどの内側表面に貼付されている。これ は、外側表面に貼付した場合は、フィルム表面に設けら れたハードコート層や基材フィルムの紫外線による劣化 が激しく、かつ表面が汚れたりして、寿命が著しく短い からである。ところで、近年、二酸化チタンなどの半導 体は、強い光触媒作用を有することが見出されて以来、 光触媒の開発や実用化研究が盛んに行われるようになっ てきた。この光触媒は、例えば二酸化チタンで代表され る半導体を、そのバンドギャップ以上のエネルギーの光 で励起すると、伝導帯に電子が生じ、かつ価電子帯に正 孔が生じ、このエネルギーに富んだ電子-正孔対を利用 するものであって、このような光触媒作用を応用して、 例えば廃水中や廃ガス中の環境汚染上の問題となってい る各種物質の分解・除去や、脱臭、防汚、抗菌、殺菌な どが検討されている。また、このような光触媒は、前記 したように、バンドギャップ以上のエネルギーを有する 光が照射されると、光触媒の伝導体に電子が、価電子帯 に正孔が生成し、この電子及び/又は正孔の作用によ り、表面に極性が付与され、超親水化されることが知ら れている。したがって、最近、このような光触媒の超親 水性や防汚性能を利用して、ウインドウフィルムの表面 に光触媒層を設け、このフィルムをガラス窓などの表側

表面に貼付することが試みられている。この試みは、太 陽光の照射と降雨の繰り返しにより、フィルム表面に付 着した汚れ(有機物)を清掃することなく、その超親水 性及び防汚性能を利用して、自然にクリーンにさせる

(セルフクリーニング)と共に、窓ガラスの防量や雨天 視界確保などをねらったものである。しかしながら、従 来のウインドウフィルムにおいては、表面に設けられて いるハードコート層が、前記したように有機物である硬 化樹脂を主体としているため、この上に光触媒層を設け た場合、その光触媒作用によって速やかにハードコート 層が劣化する上、ウインドウフィルムが直接紫外線に曝 されるために、基材フィルム自体の劣化も速く進行し、 寿命が極めて短いなどの問題があった。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 事情のもとで、優れた耐擦傷性及び耐候性などを有する とともに、表面に光触媒層を設けても、それによる劣化 が少なく、また抗菌性を有する層を設けることも可能で あり、特に窓ガラスや窓用プラスチックボードなどの外 側表面貼付用として好適なハードコートフィルムを提供 することを目的としてなされたものである。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記の優れた性能を有するハードコートフィルムを開発すべく鋭意研究を重ねた結果、基材フィルムの一方の面に、紫外線遮蔽層及び特定の物質からなるハードコート層を順次設けると共に、所望によりその反対面に粘着剤層を介して剥離シートを設けた積層フィルムが、その目的に適合しうることを見い出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、(1)透明基材フィルムの一方の面に、紫外線遮蔽層及びシロキサン結合をもつケイ素化合物を含有するハードコートアイルム、を提供するものである。また、本発明の好ましい態様は、

(2) 紫外線遮蔽層が、紫外線散乱剤及び紫外線吸収剤の中から選ばれた少なくとも1種を含有する一層又は二層以上からなる層である第(1)項記載のハードコートフィルム、(3)紫外線遮蔽層が、ケイ素系バインダー中に無機系紫外線散乱剤を含有する層である第(2)項記載のハードコートフィルム、(4)紫外線遮蔽層が、有機系バインダー中に紫外線吸収剤を含有する層である第(2)項記載のハードコートフィルム、(5)紫外線遮蔽層が、基材フィルム側から、有機系バインダー中に紫外線吸収剤を含有する層と、ケイ素系バインダー中に無機系紫外線散乱剤を含有する層を順次積層してなる二層構造である第(2)項記載のハードコートフィルム、

(6) 紫外線遮蔽層と基材フィルムとの間にプライマー層を設けてなる第(1)~(5)項記載のハードコートフィルム、(7)シロキサン結合をもつケイ素化合物を含有するハードコート層が、無機シリカ系化合物及び/

又はポリオルガノシロキサン系化合物を主成分として含有する層である第(1)~(6)項記載のハードコートフィルム、(8)透明基材フィルムのハードコート層が設けられた面の反対面に、粘着剤層を介して剥離シートが設けられてなる第(1)~(7)項記載のハードコートフィルム。(9)窓ガラス又は窓用プラスチックボードの外側表面貼付用として用いられる第(1)~(8)項記載のハードコートフィルム、である。

#### [0005]

【発明の実施の形態】本発明のハードコートフィルムに 用いられる透明基材フィルムとしては特に制限はなく、 様々な透明プラスチックフィルムの中から、状況に応じ て適宜選択して用いることができる。この透明プラスチ ックフィルムとしては、例えばポリエチレン、ポリプロ ピレン、ポリ4ーメチルペンテン-1、ポリブテン-1 などのポリオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレ ート、ポリエチレンナフタレートなどのポリエステル系 樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹 脂、ポリフェニレンサルファイド系樹脂、ポリエーテル サルフォン系樹脂、ポリエチレンサルファイド系樹脂、 ポリフェニレンエーテル系樹脂、スチレン系樹脂、アク リル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、セ ルロースアセテートなどのセルロース系樹脂などからな るフィルム又はこれらの積層フィルムが挙げられる。こ の透明基材フィルムの厚さとしては特に制限はなく、使 用目的に応じて適宜選定すればよいが、通常は5~20  $0\mu m$ 、好ましくは $10\sim 100\mu m$ の範囲である。ま た、この透明基材フィルムは、所望により着色又は蒸着 されていてもよく、また紫外線吸収剤を含んでいてもよ い。さらに、その表面に設けられる層との密着性を向上 させる目的で、所望により片面又は両面に、酸化法や凹 凸化法などにより表面処理を施すことができる。上記酸 化法としては、例えばコロナ放電処理、クロム酸処理 (湿式)、火炎処理、熱風処理、オゾン・紫外線照射処 理などが挙げられ、また、凹凸化法としては、例えばサ ンドブラスト法、溶剤処理法などが挙げられる。これら の表面処理法は基材フィルムの種類に応じて適宜選ばれ るが、一般にはコロナ放電処理法が効果及び操作性など の面から、好ましく用いられる。本発明のハードコート フィルムにおいては、前記透明基材フィルムの一方の面 に、紫外線遮蔽層及びハードコート層が順次設けられ る。上記紫外線遮蔽層は、紫外線遮蔽材料として、紫外 線散乱剤及び、紫外線吸収剤の中から選ばれた少なくと も1種を含有する層であって、これらの紫外線遮蔽材料 を含有することにより、紫外線が効果的に遮断され、基 材フィルムの紫外線による劣化が抑制される。ここで、 紫外線散乱剤とは、紫外線を散乱させることによって、 紫外線遮断効果をもたらす材料のことであり、主に金属 酸化物粉末などの無機系材料が用いられる。この紫外線 散乱剤の例としては、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化セ

リウムなどを微粒子化した粉体、あるいは二酸化チタン 微粒子を酸化鉄で複合化処理してなるハイブリッド無機 粉体、酸化セリウム微粒子の表面を非結晶性シリカでコ ーティングしてなるハイブリッド無機粉体などが挙げら れる。紫外線散乱効果は、粒子径に大きく影響を受け、 本発明においては、前記紫外線散乱剤の平均粒子径は、  $3 \mu m$ 以下が好ましく、特に $1 nm \sim 1.5 \mu m$ の範囲が 好ましい。一方、紫外線吸収剤は、高エネルギーをもつ 紫外線を吸収し、無害のエネルギーに転換し、再輻射す ることによって、紫外線遮断効果をもたらし、またプラ スチックの耐光性や耐候性を向上させるものであって、 一般に、サリシレート系、ベンソフェノン系、ベンソト リアゾール系、置換アクリロニトリル系、その他に大別 することができる。サリジレート系紫外線吸収剤の例と しては、フェニルサリシレート、pーオクチルフェニル サリシレート、p-t-ブチルフェニルサリシレートな どが挙げられ、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の例とし ては、2,2′ージヒドロキシー4ーメトキシベンゾフ ェノン、2,2′ージヒドロキシー4,4′ージメトキシ ベンゾフェノン、2.2′.4.4′ーテトラヒドロキシ ベンソフェノン、2-ヒドロキシー4-メトキシベンソ フェノン、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシー4ーオクトキシベンゾフェノンなどが挙げ られる。また、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤の例 としては、2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジー tertーブチルフェニル) -5-クロロベンゾトリア ゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3'-tert-ブチルー5′ーメチルフェニル)ー5ークロロベンゾトリ アゾール、2- (2'-ヒドロキシ-3'-tert-アミルー5′ーイソブチルフェニル) -5-クロロベン ゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3'-イソ ブチルー5′ーメチルフェニル)-5-クロロベンゾト リアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3'-イソブチ ルー5′ープロピルフェニル)ー5ークロロベンゾトリ アゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジーtertーブチルフェニル) ベンゾトリアゾール、2-(2'ーヒドロキシー5'ーメチルフェニル) ベンソト リアゾール、2-[2'-ヒドロキシ-5'-(1,1,3.3ーテトラメチル)フェニル]ベンゾトリアゾール などが挙げられ、置換アクリロニトリル系紫外線吸収剤 の例としては、2-シアノ-3,3-ジフェニルアクリ ル酸エチル、2-シアノ-3,3-ジフェニルアクリル 酸2-エチルヘキシルなどが挙げられる。さらに、その 他紫外線吸収剤としては、例えばレゾルシノールモノベ ンゾエート、2.4-ジーtーブチルフェニルー3.5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシベンゾエート、N-(2-x + x) - N' - (2-x + x) - 5 - 5tーブチルフェニル) 蓚酸ジアミドなどが挙げられる。 【0006】なお、光安定剤として、ヒンダードアミン 系のような、耐光性や耐候性を向上させるものも所望に

より、前記紫外線吸収剤と組み合わせて用いてもよい。本発明においては、これらの紫外線遮蔽材料は単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。また、紫外線遮蔽層中の該紫外線遮蔽材料の含有量としては特に制限はなく、紫外線遮蔽材料の種類や基材フィルムの種類などに応じて適宜選定されるが、通常は0.01~10重量%、好ましくは0.05~5重量%の範囲である。なお、紫外線遮蔽材料が、紫外線散乱剤である場合には、その含有量は0.1~10重量%の範囲が好ましく、特に1~5重量%の範囲が好適である。一方、紫外線遮蔽材料が紫外線吸収剤や光安定剤である場合には、その含有量は0.01~10重量%の範囲が好ましく、特に0.05~5重量%の範囲が好ましい。

【0007】本発明のハードコートフィルムにおける紫外線遮蔽層は適当なバインダーとそれに含まれる前記紫外線遮蔽材料とからなる層であって、単層であってもよいし、必要に応じ二層以上、例えば2~10層の積層構造を有していてもよい。上記バインダーとしては特に制限はなく、無機及び有機物質のいずれも用いることができるが、紫外線遮蔽材料が無機系粒子の紫外線散乱剤である場合には、ケイ素系バインダーが好ましく、一方、紫外線吸収剤の場合は有機系バインダーが好ましい。この紫外線遮蔽層の構成としては、例えば(1)ケイ素系バインダー中に無機系紫外線散乱剤を含有する層、

(2) 有機系バインダー中に紫外線吸収剤を含有する層及び(3) 基材フィルム側から、有機系バインダー中に紫外線吸収剤を含有する層と、ケイ素系バインダー中に紫外線吸収剤を含有する層と、ケイ素系バインダー中に無機系紫外線散乱剤を含有する層を順次積層してなる二層構造のものが好適である。上記ケイ素系バインダーとしては、特に制限はなく、例えば無機シリカ系(ポリケイ酸も含む)、ポリオルガノシロキサン系、あるいはこれらの混合系などを挙げることができる。これらは、従来公知の様々な方法によって製造することができる。例えば、一般式[1]

 $R^{1}_{n}Si(OR^{2})_{4-n}$  ... [1]

【式中のR<sup>1</sup>は非加水分解性基であって、アルキル基、置換アルキル基(置換基:ハロゲン原子、エポキシ基、(メタ)アクリロイルオキシ基など)、アルケニル基、アリール基又はアラルキル基、R<sup>2</sup>は低級アルキル基であり、nは0又は1~3の整数である。R<sup>1</sup>及びOR<sup>2</sup>がそれぞれ複数ある場合、複数のR<sup>1</sup>は同一でも異なっていてもよく、また複数のOR<sup>2</sup>は同一でも異なっていてもよく、また複数のOR<sup>2</sup>は同一でも異なっていてもよい。】で表されるアルコキシシラン化合物を、塩酸や硫酸などの無機酸、シュウ酸や酢酸などの有機酸を用いて部分又は完全加水分解し、重縮合させる方法が好ましく用いられる。この場合、nが0の化合物、すなわちテトラアルコキシシランを完全加水分解すれば無機シリカ系のバインダーが得られるし、部分加水分解すれば、ポリオルガノシロキサン系との混合系バインダーが得

られる。一方、nが1~3の化合物では、非加水分解性 基を有するので、部分又は完全加水分解により、ポリオ ルガノシロキサン系バインダーが得られる。この際、加 水分解を均一に行うために、適当な有機溶媒を用いても よい

【0008】前記一般式[1]で表されるアルコキシシ ラン化合物の例としては、テトラメトキシシラン、テト ラエトキシシラン、テトラ-n-プロポキシシラン、テ トライソプロポキシシラン、テトラーnーブトキシシラ ン、テトライソプトキシシラン、テトラーsecープト キシシラン、テトラーtertープトキシシラン、メチ ルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メ チルトリプロポキシシラン、メチルトリイソプロポキシ シラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキ シシラン、プロピルトリエトキシシラン、ブチルトリメ トキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニル トリエトキシシラン、ャーグリシドキシプロピルトリメ トキシシラン、ァーアクリロイルオキシプロピルトリメ トキシシラン、γーメタクリロイルオキシプロピルトリ メトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、メチルフ ェニルジメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、 ビニルトリエトキシシラン、ジビニルジメトキシシラ ン、ジビニルジエトキシシラン、トリビニルメトキシシ ラン、トリビニルエトキシシランなどが挙げられる。こ れらは単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて 用いてもよい。また、この際、必要ならば、アルミニウ ム化合物、例えば塩化アルミニウムやトリアルコキシア ルミニウムなどを適当量添加することができる。さら に、別の方法として、原料のケイ素化合物にメタケイ酸 ナトリウム、オルソケイ酸ナトリウム又は水ガラス (ケ イ酸ナトリウム混合物)を用い、塩酸、硫酸、硝酸など の酸又は塩化マグネシウム、硫酸カルシウムなどの金属 化合物を作用させ、加水分解処理する方法を用いること ができる。この加水分解処理により、遊離のケイ酸が生 成するが、このものは重合しやすく、原料の種類によっ て異なるが、鎖状、環状、網目状のものの混合物であ る。水ガラスから得られたポリケイ酸は、一般式[2] 【化1】

(式中のmは重合度を示し、Rは水素、ケイ素又はマグネシウムやアルミニウムなどの金属である。)で表される鎖状構造のものが主体なる。このようにして、完全な無機シリカ系バインダーが得られる。なお、無機シリカ系バインダーとして、シリカゲル(SiOx・nH2O)も使用することができる。この紫外線遮蔽層は、ハードコート性能は強いて必要ではなく、むしろ密着性の点から、完全な無機シリカ系バインダーよりも、ポリオルガ

ノシロキサン系バインダー又は無機シリカ系とポリオル ガノシロキサン系との混合系バインダーが好適である。 一方、有機系バインダーとしては特に制限はなく、従来 公知のもの、例えばアクリル系樹脂、ポリエステル系樹 脂、ポリウレタン系樹脂、ブチラール系樹脂など、さら には電離放射線硬化型樹脂の硬化物などを挙げることが できる。ここで、電離放射線硬化型樹脂は、紫外線や電 子線などの照射によって硬化する樹脂のことであり、そ の中でも特に、従来屋内用ウインドウフィルムのハード コート層の形成に多用されている紫外線硬化型樹脂が好 適である。この紫外線硬化型樹脂としては、例えば紫外 線硬化型ポリエステルアクリレート樹脂、紫外線硬化型 エポキシアクリレート樹脂、紫外線硬化型ウレタンアク リレート樹脂などを挙げることができる。この紫外線硬 化型樹脂には、必要に応じ各種単官能モノマーや、多価 アルコールと(メタ)アクリル酸とのエステルなどの多 官能モノマーを添加することができるし、また、通常光 重合開始剤、例えばアセトフェノン類、ベンゾフェノン 類、ベンゾイン類、フェニルケトン類などを添加して使 用する。

【0009】本発明における紫外線遮蔽層は、前記バイ ンダーと紫外線遮蔽材料を含む塗工液を調製し、従来公 知の方法、例えばバーコート法、ナイフコート法、ロー ルコート法、ブレードコート法、ダイコート法、グラビ アコート法などを用いて、基材フィルム上に塗工し、加 熱又は電離放射線を照射して、硬化させることにより、 形成することができる。この紫外線遮蔽層の厚さは、通 常0.1~20μm、好ましくは0.5~10μmの範囲 である。本発明においては、この紫外線遮蔽層と基材フ イルムとの密着性を向上させるために、所望により、紫 外線遮蔽層と基材フィルムとの間に、プライマー層を設 けることができる。このプライマー層は、紫外線遮蔽層 が、前記(1)の構成、すなわち、ケイ素系バインダー 中に無機系紫外線散乱剤を含有する層である場合に設け ると、特に効果的である。このプライマーとしては特に 制限はなく、従来公知のもの、例えばアクリル系、ポリ エステル系、ポリウレタン系、シリコーン系、ゴム系な どのプライマーを用いることができるが、耐久性及び密 着性などの点から、アクリル系及びポリエステル系プラ イマーが好適である。このプライマーには、必要により 紫外線吸収剤や光安定剤を含有させることができる。こ のプライマー層の厚さは、均質な塗布性及び密着性など の点から、 $0.1 \sim 10 \mu m$ の範囲が好ましく、特に0.5~5μmの範囲が好適である。また、抗菌剤として は、リン酸ジルコニウムを担持体とした銀系無機抗菌 剤、ゼオライトを担持体とした銀系無機抗菌剤、リン酸 カルシウムを担持体とした銀系無機抗菌剤、シリカゲル を担持体とした銀系無機抗菌剤等の銀系無機抗菌剤、ア ミノ酸化合物を配合してなるアミノ酸系有機抗菌剤、窒 素含有硫黄系化合物を配合してなる窒素含有硫黄系有機

抗菌剤等、各種抗菌剤が使用され、使用する抗菌剤の種 類や必要とされる抗菌性、その保持時間等に合わせて樹 脂組成物中に適当量配合させればよい。本発明のハード コートフィルムにおいては、このようにして形成された 紫外線遮蔽層の上に、ハードコート層が設けられる。こ のハードコート層は、シロキサン結合を有するケイ素化 合物を含有する層であって、例えば無機シリカ系化合物 (ポリケイ酸も含む)及び/又はポリオルガノシロキサ ン系化合物を主成分とする層を好ましく挙げることがで きる。この無機シリカ系化合物やポリオルガノシロキサ ン系化合物は、前記のシリカ系ベインダーにおいて説明 した方法により、同様に製造することができる。このハ ードコート層においては、ハードコート性能が重要視さ れることから、必要な密着性が維持される範囲で、でき るだけ無機シリカ系化合物を多く含む層が好適である。 また、このハードコート層には、耐擦傷性が損なわれな い範囲で、所望により前記の無機系紫外線散乱剤などを 含有させることができる。このハードコート層は、ハー ドコート材含有塗工液を、公知の方法、例えばバーコー ト法、ナイフコート法、ロールコート法、ブレードコー ト法、ダイコート法、グラビアコート法などを用いて、 紫外線遮蔽層上に塗工し、加熱して硬化させることによ り形成することができる。また、無機シリカ系化合物か らなるハードコート層を形成する場合には、真空蒸着 法、スッパタリング法、イオンプレーティング法などの 物理的気相蒸着法(PVD法)を採用することもでき

【0010】このようにして形成されたハードコート層 の厚さは、通常 0.05~30 μm、好ましくは 0.05 ~20 µmの範囲である。本発明のハードコートフィル ムにおいては、所望によりこのようにして基材フィルム 上に紫外線遮蔽層及びハードコート層が設けられた側の 反対面に、粘着剤層を介して剥離シートを設けることが できる。上記粘着剤層を構成する粘着剤としては特に制 限はなく、従来公知の様々な粘着剤の中から、状況に応 じて適宜選択して用いることができるが、耐候性などの 点から、特にアクリル系、ウレタン系及びシリコーン系 粘着剤が好適である。この粘着剤層の厚さは、通常5~  $100 \mu m$ 、好ましくは $10 \sim 60 \mu m$ の範囲である。 また、この粘着剤層の上に設けられる剥離シートとして は、例えばグラシン紙、コート紙、ラミネート紙などの 紙及び各種プラスチックフィルムに、シリコーン樹脂な どの剥離剤を塗付したものなどが挙げられる。この剥離 シートの厚さについては特に制限はないが、通常20~ 150μm程度である。なお、上記粘着剤層には、必要 に応じ、紫外線吸収剤や光安定剤を含有させることがで きる。本発明のハードコートフィルムは、特に窓ガラス や窓用プラスチックボードなどの外側表面貼付用として 好適に用いられる。使用する場合は、剥離シートを剥が し、粘着剤層面が対象物に接するようにして貼付すれば

よい。また、必要であれば、本発明のハードコートフィルムのハードコート層以外の任意の層に印刷を施すことができる。

#### [0011]

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定されるものではない。なお、各例において作製したハードコートフィルムの物性は、下記の要領に従って求めた。

#### (1) 鉛筆硬度

JIS K 5400に準拠して、手かき法により測定した。

#### (2) 耐候性

ウエザオメーター [スガ試験機械(株)製、WEL-SU N-DC型]を用い、1000時間の促進耐候試験を実施し、外観を目視観察して、以下に示す判定基準に従って評価した。

〇: 劣化なし

×:劣化あり

#### (3) 耐擦傷性

スチールウール#0000でハードコート層表面を擦りつけ、外観を目視観察して、以下に示す判定基準に従って評価した。

〇:傷が付かない

×:傷が付く

#### (4) 抗菌性

フィルム上にMRSA菌液(10⁴個/ml)を接種(1 0μ1/cm²)し、23℃、65%RHで3時間放置後、 菌を洗い流し、菌数測定用培地にて生菌数を測定した。

#### (5) 防汚性

屋外曝露500時間後の汚れを目視観察して、下記の判定基準に従って評価した。

〇:汚れなし

×:汚れあり

#### 実施例1

基材フィルムとして、厚さ50μmのポリエチレンテレフタレートフィルム [以下、PETフィルムと略記する。東洋紡績(株)製「4100」]を用い、この片面に、紫外線散乱剤である酸化セリウム粉末 [日本無機化学工業(株)製「セリガードS3018ー02」、平均粒径1μm] 2重量%とケイ素系バインダー [コルコート(株)製「N-103X」] 98重量%からなるコーティング剤を、乾燥膜厚が2μmになるようにマイヤーバで塗工したのち、100℃で1分間乾燥させ、紫外線遮蔽層を設けた。次いで、このコート面に無機シリカ系化合物を含むコーティング剤 [(株)日興製「GO-100 SX」]を、乾燥膜厚が3μmになるようにマイヤーバーで塗工したのち、100℃で2分間乾燥させ、ハードコート層を設けた。このハードコートフィルムの物性を第1表に示す。

実施例2

基材フィルムとして、厚さ25μmのPETフィルム
[東レ(株)製「ルミラーQ37#25」、紫外線吸収剤
含有]を用い、両面にコロナ放電処理を施したのち、その片面に、無機シリカ系バインダーを主成分とし、紫外線散乱剤である酸化セリウム粉末を少量分散させてなるコーティング剤[パーカー加工(株)製「セラスタッツ27」]を、乾燥膜厚が3μmになるようにマイヤーバーで塗工したのち、120℃で2分間乾燥させ、紫外線遮蔽層を設けた。次いで、このコート面に、ポリオルガノシリカゾルCX-SZ」]を、乾燥膜厚が5μmになるようにマイヤーバーで塗工したのち、120℃で2分間乾燥させ、ハードコート層を設けた。このハードコートフィルムの物性を第1表に示す。

#### 実施例3

基材フィルムとして、厚さ25μmの、ポリエーテルサルフォンフィルム [三井東圧化学(株)製「TALPAー1000」]を用い、両面にコロナ放電処理を施したのち、その片面に、紫外線散乱剤である二酸化チタン粉末 [石原テクノ(株)製、平均粒径20mm 2重量%とケイ素系バインダー [コルコート(株)製「N-103X」] 98重量%とからなるコーティング剤を乾燥膜厚が2μmになるようにマイヤーバーで塗工したのち、100℃で1分間乾燥させ、紫外線遮蔽層を設けた。次いで、このコート面に無機シリカ系化合物を含むコーティング剤 [松下電工(株)製「フレッセラ」]を、乾燥膜厚が3μmになるようにマイヤーバーで塗工したのち、100℃で5分間乾燥させ、ハードコート層を設けた。このハードコートフィルムの物性を第1表に示す。

#### 実施例4

基材フィルムとして、厚さ50μmのPETフィルム[東洋紡績(株)製「4100」]を用い、その片面に、紫外線吸収剤であるチヌビン1130[チバ・スペシャリティ・ケミカルズ(株)製]0.1重量%と有機ウレタン系バインダー[第一工業製薬(株)製「スーパーフレックス410」]99.9重量%とからなるコーティング剤を乾燥膜厚が2μmになるようにマイヤーバーで塗工したのち、120℃で2分間乾燥させ、紫外線遮蔽層を設けた。次いで、このコート面に、無機シリカ系化合物を含むコーティング剤[パーカー加工(株)製「セラスタッツ17」]を乾燥膜厚が3μmになるようにマイヤーバーで塗工したのち、120℃で2分間乾燥させ、ハードコート層を形成させた。このハードコートフィルムの物性を第1表に示す。

#### 実施例5

基材フィルムとして、厚さ50μmのPETフィルム [東洋紡績(株)製「4100」]を用い、その片面に、 紫外線吸収剤であるチヌビン1130 [チバ・スペシャ リティ・ケミカルズ(株)製] 0.1重量%と有機ウレタ ン系バインダー [第一工業製薬(株)製「スーパーフレッ

クス410」] 99.9重量%とからなるコーティング 剤を乾燥膜厚が 2 μ mになるようにマイヤーバーで塗工 したのち、120℃で2分間乾燥させ、紫外線遮蔽層を 設けた。次いで、このコート面に、シリカゲル(SiO x・n H2O) を温度1000℃、圧力5×10-3 Tor rの条件で真空蒸着させ、厚さ0.1μmの酸化ケイ素 膜からなるハードコート層を形成させた。次に、このP ETフィルムの反対面に、アクリル酸ブチル97重量% とアクリル酸3重量%との共重合体40重量%及びアル ミニウムキレート0.5重量%を含むトルエン溶液を、 コンマコーターにて塗工したのち、100℃で2分間乾 燥して厚さ20μmの粘着剤層を形成した。さらに、厚 さ38μmの剥離フィルム [リンテック(株)製「SP-PET3811」]を貼り合わせ、ハードコート粘着フ ィルムを作製した。このハードコートフィルムの物性を 第1表に示す。

#### 実施例6

基材フィルムとして、厚さ50μmのPETフィルム [東レ(株)製「ルミラー#50」]を用い、この両面を コロナ放電処理したのち、その片面に、紫外線吸収剤で あるチヌビン1130 [チバ・スペシャリティ・ケミカ ルズ(株)製] 2重量%と光重合開始剤であるイルガキュ ア [チバ・スペシャリティ・ケミカルズ(株)製] 4重量 %と紫外線硬化型多官能アクリレート系バインダー [東 亜合成(株)製「アロニックスM305」] 9.4 重量%か らなるコーティング剤を、硬化後の膜厚が1μmになる ようにマイヤーバーで塗工したのち、200m J/cm<sup>2</sup> の紫外線を照射し、硬化させ、第1の紫外線遮蔽層を設 けた。さらにこの上に、紫外線散乱剤である酸化セリウ ム粉末 [日本無機化学工業(株)製「セリガードS301 8-02」、平均粒径1 μm] 2重量%とケイ素系バイ ンダー [コルコート(株)製「N-103X」] 98重量 %とからなるコーティング剤を、乾燥膜厚が2μmにな るようにマイヤーバーで塗工したのち、100℃で1分 間乾燥させ、第2の紫外線遮蔽層を設けた。次いで、こ のコート面に無機シリカ系化合物を含むコーティング剤 [(株)日興製「GO-100SX」] を、乾燥膜厚が3 μmになるようにマイヤーバーで塗工したのち、100 ℃で2分間乾燥させ、ハードコート層を設けた。次に、 このPETフィルムの反対面に、ウレタン系粘着剤をコ ンマコーターにて塗工したのち、140℃で3分間乾燥 して厚さ50μmの粘着剤層を形成した。さらに、厚さ 38μmの剥離フィルム [リンテック(株)製「SP-P ET3811]]を貼り合わせ、ハードコート粘着フィ ルムを作製した。なお、上記ウレタン系粘着剤は、ポリ ウレタンエラストマー [大日本インキ化学(株)製「クリ スボン5150S」、濃度50重量%] 97重量%に、 架橋剤[大日本インキ化学(株)製「クリスボンNX」、 濃度75重量%] 3重量%を添加したものである。この ハードコートフィルムの物性を第1表に示す。

#### 実施例7

基材フィルムとして、厚さ50μmのPETフィルム [東レ(株)製「ルミラー#50」]を用い、この両面を コロナ放電処理したのち、その片面に、ポリエステル系 プライマー [日本合成化学工業(株)製「ポリエスターW R-901] を、乾燥膜厚が1μmになるようにマイ ヤーバーで塗工したのち、100℃で2分間加熱してプ ライマー層を設けた。このプライマー層の上に、紫外線 散乱剤である酸化セリウム粉末 [日本無機化学工業(株) 製「セリガードS 3 0 1 8 − 0 2」、平均粒径 1 μ m] 2重量%とケイ素系バインダー [コルコート(株)製「N -103X」] 98重量%からなるコーティング剤を、 乾燥膜厚が 2μmになるようにマイヤーバーで塗工した のち、100℃で1分間乾燥させ、紫外線遮蔽層を設け た。次いで、このコート面に無機シリカ系化合物を含む コーティング剤 [(株)日興製「GO-100SX」] を、乾燥膜厚が3 u mになるようにマイヤーバーで途工 したのち、100℃で2分間乾燥させ、ハードコート層 を設けた。次に、このPETフィルムの反対面に、実施 例5と同様にして、厚さ20μmの粘着剤層 [ただし、 紫外線吸収剤「スミソーブ90」(住友化学社製)2重 量%を含有]を設け、さらに剥離フィルムを貼り合わ せ、ハードコート粘着フィルムを作製した。このハード コートフィルムの物性を第1表に示す。

#### 実施例8

実施例2のハードコート層上に、さらにポリエステル系 樹脂 [バイロン20SS、東洋紡績(株)製] 99.5重 量%に、銀イオン担持リン酸ジルコニウム系抗菌剤 [ノ バロンAG300、東亞合成化学(株)製、平均粒径0 5 μ m]を0.5 重量%添加したものを、トルエンとメチルエチルケトンとの混合溶剤を用い、グラビアコーターにて乾燥後の厚みが0.2 μ mになるように塗工し、100℃で30秒間乾燥処理した。このハードコートフィルムの物性を第1表に示す。

#### 実施例9

実施例2のハードコート層上に、さらに石原テクノ(株) 製、酸化チタンST-K03をグラビアコーターにて、 乾燥後の厚みが0.5μmとなるように塗工し、140 ℃で20分間乾燥処理した。このハードコートフィルム の物性を第1表に示す。

#### 比較例1

実施例1において、紫外線散乱剤である酸化セリウム粉末を用いなかったこと以外は、実施例1と同様にしてハードコートフィルムを作製した。その物性を第1表に示す。

#### 比較例2

基材フィルムとして、厚さ50μmのPETフィルム [東洋紡績(株)製「4100」]を用い、その片面に、紫外線散乱剤である酸化セリウム粉末 [日本無機化学工業(株)製「セリガードS3018-02」、平均粒径1μm]2重量%と無機シリカ系化合物を含むバインダー [(株)日興製「GO-100SX」]98重量%からなるコーティング剤を、乾燥膜厚が2μmになるようにマイヤーバーで塗工したのち、100℃で1分間乾燥させた。このハードコートフィルムの物性を第1表に示す。

[0012]

【表1】

第1表

	鉛筆硬度	耐候性	耐擦傷性	抗菌性	防汚性
実施例1	2 H	0	0	_	
実施例2	4 H	0	0	_	-
実施例3	2 H	0	0		_
実施例 4	2 H	0	0	_	-
実施例 5	F	0	0	-	_
実施例6	2 H	0	0	_	-
実施例7	· 2H	0	0	. –	1
実施例8	2 H	0	0	< 10	
実施例9	3 H	0	0	_	0
比較例1	2 H	×	0	_	
比較例2	В	0	×	_	-

#### [0013]

【発明の効果】本発明のハードコートフィルムは、優れ た耐擦傷性及び耐候性などを有し、しかも光触媒層を設 けてもそれによる劣化が少なく、抗菌性を有する層を設けることも可能であり、特に窓ガラスや窓用プラスチックボードなどの外側表面貼付用として、好適である。